SEMICONDUCTOR COOLING APPARATUS AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP2082561 (A)

Publication date:

1990-03-23

Inventor(s):

KIEDA SHIGEKAZU; NAKAJIMA TADAKATSU; KUWABARA

HEIKICHI, SATO MOTOHIRO +

Applicant(s): Classification: HITACHI LTD +

- international:

H01L23/433; H01L23/44; H01L23/473; H01L23/34;

(IPC1-7): H01L23/44

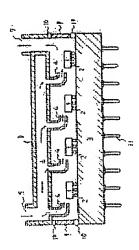
- european:

H01L23/433J

Application number: JP19880232463 19880919
Priority number(s): JP19880232463 19880919

Abstract of JP 2082561 (A)

PURPOSE: To suppress the creation of a nonuniform temperature distribution in a chip and reduce a load applied to connecting solder grains by a method wherein a coolant supply means is so arranged as to make the direction of the flow of the coolant practically in parallel with the rear of the chip. CONSTITUTION: A module board 3 is sealed with a module sealing cap 8 and side wall sealing plates 9 and the inside of the module is filled with coolant. The module board 3, the module sealing cap 8 and the side wall sealing plates 9 are jointed with each other with solder 10 or the like. The coolant is supplied to the module through an entrance 5 and distributed to a coolant supply means 4 such as nozzles by a header 6 to cool respective chips 1 individually. After the coolant cools the respective chips 1, the coolant is discharged out of the module through an exit 7.; The coolant supply means 4 which cools the chip individually and directly spouts out the coolant in the direction practically in parallel with the rear of the chip 1. The coolant spouting outlet of the coolant supply means 4 has a width approximately equal to the width of the chip in order to cool the chip efficiently.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

Also published as:

☐ JP2708495 (B2) ☑ US5021924 (A)

平2-82561 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月23日

H 01 L 23/44

6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 21 (全11頁)

64発明の名称 半導体冷却装置及びその製造方法

> 頭 昭63-232463 20符

@出 願 昭63(1988) 9月19日

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 茂 和 @発 明 木 枝 考 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 克 仰発 明 者 中 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 明 卆 頂 平 吉 @発 君 究所内 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 元 宏 仰発 明 者 究所内

株式会社日立製作所 砂出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名 個代 理 人 弁理士 小川 勝男

211

1. 発明の名称・

半導体冷却装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 配線基板上に多数の半導体集積回路チップを 搭載し、核集積回路を被体冷煤で冷却するため の封止構造を有するマルチチツプモジュールに おいて、個々のチツブに対し該チツブとほぼ同 一の幅の冷却用液体噴出口を有する液供給手段 を有し、該被供給手段より供給された冷却用洗 体がは個々のチップの裏面に対して実質的に平 行となるように冷却用流体を流すことを特徴と した半導体冷却装置。
 - 2. 該被供給手段の流体出口部流路がチップ裏面 に対して平行となるように被供給手段を設けた ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記収の 半谱体冷却装置,
 - 3. 該被供給手段の該流体出口部流路のチップに 最も近い面がチップ裏面と同一平面上もしくは チップ裏面に対してモジュール基板と反対傾に

位置することを特徴とする特許請求の範囲第2 項記載の半導体冷却装置。

- 4. 該被供給手段の該流体出口部流路のチップに 最も近い面を含む平面がチップ 裏面と交差し、 かつ該流体出口部流路の断面中心輸とチップ裏 面とがなす角度βが、チツブとモジュールを接 競する半田粒に対する許容荷重をW、 該冷却用 流体の密度を↑、該冷却用流体の速度をⅤ、該 流体出口部洗路の断面積をAとした場合、 8≦ arcsin (W/(ρ A V²)) であることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の半導体冷却装 H .
- 5. 特許請求の範囲第4項において、該流体出口 部流路の断面中心軸とチップ裏面とがなす角度 θが0<θ≤35°であることを特徴とする半 进体冷却装置。
- 6. 該被供給手段の該流体出口断面が該流体出口 部流路に対して傾斜して設けられていることを 特徴とする特許請求の範囲第2項から第4項の いずれかに記載の半導体冷却装置。

- 7. 該被供給手段の洗路断面形状をほぼ長方形あるいはほぼ長円形としたことを特徴とする特許 請求の範囲第1項から第5項のいずれかに記載 の半速体冷却装置。
- 8. 特許請求の範囲第6項において、該流体出口 断面の高さhと額wの比h/wが0.1≤h/w ≤1.0であることを特徴とする半導体冷却装置。
- 9. チツブを冷却した後の流体が流れる流路をそれぞれのチツブごとに設け、かつ該チツブを冷却した後の流体が流れる流路を、該被供給手段よりなるチツブを冷却する流体を導入するための流路と独立して設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項から第7項のいずれかに記殺の半導体冷却装限。
- 10. 特許請求の範囲第8項において、該被供給手段の流路断面形状をほぼ長方形あるいはほぼ長円形とし、該チップを冷却した彼の流体が流れる流路内の流れの方向が、該被供給手段の流路断面の長輪方向と概ね一致するように該モジュールの流体排出口を設けたことを特徴とする半
- 15. チンプに冷却板を流れ方向に直交して設置したことを特徴とする特許請求の範囲1項から第 11項のいずれかに配載の半導体冷却装置。
- 16. 特許請求の範囲第14項において、冷却板に 開孔部を設けたことを特徴とする半導体冷却装 歴.
- 17. 冷却用フィンあるいは該冷却板の寸法,形状, 個数を各チップの発熱量に応じて変更して設置 したことを特徴とする特許請求の範囲第12項 記載から第15項記載の半導体冷却装置。
- 18. 冷却用流体の噴流部と、チップを実装したモジュール基板上の補修用ワイヤの間に流れの遮蔽板を設置したことを特徴とする特許請求の範囲第1項から第1 G 項のいずれかに記載の半導体冷却装取。
- 19. マルチチップモジュールは、一つのモジュール内に発熱量の著しく異なるチップを混在して搭載したものである特許請求の範囲第1項から第17項のいずれかに記載の半導体冷却装置。
- 20. マルチチツプモジユールは、一つのモジユー

游体冷却装置。

- 11. チンプを冷却するための液体を導入するため の流路と、チンプを冷却した後の液体が流れる 流路に共通して接する流路構成部に、熱伝導卒 の悪い材料を用いたことを特徴とする特許請求 の範囲第8項または第9項のいずれかに記載の 半導体冷却数配。
- 12. チップを冷却するための滋体を導入するため の流路と、チップを冷却した後の流体が流れる 流路に共通して接する流路構成部の設面あるい は内部に、熱伝導率の思い材料よりなる層を付 加したことを特徴とする特許請求の範囲第8項 または第9項のいずれかに記載の半導体冷却装 置。
- 13. チップに冷却用フィンを設けたことを特徴と する特許胡求の範囲第1項から第11項のいず れかに配収の半導体冷却装置。
- 14. 特許額求の範囲第12項において、冷却用フィンを洗れ方向に分割して設置したことを特徴とする半導体冷却整置。

ル内に搭載したチンプの発熱量が時間的に著し く変動するものである特許請求の範囲第1項か ら第17項のいずれかに記載の半導体冷却装置。

- 21. 個々のチンプ毎に直接的に被体を用いて強制 対流冷却するための被供給手段と、各被供給手 段に冷却用流体を分配するためのヘッダと、チ ップを没没冷却するためにモジュールを封止す るためのキャップとが一体となるように製作し、 しかるのちその一体となつたキャップをチップ を搭載したモジュール基板上に接合することを 特徴とする半導体冷却装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は大型コンピュータに用いられる高発熱 量チップを搭載したマルチチップモジュールなど の半導体の冷却装置及びその製造方法に関する。 (従来の技術)

半導体集積回路を基板上に高密度実装する技術 の進展に伴い、回路から発生する多量の熱を除去 するための手段が種々検討されている。特に近年 の電力消費量が莫大な集積回路の冷却のためには、 従来の強制空冷方式に代つて熱伝導体を用い発熱 郎と冷却用洗体間を熱伝導の経路で結び付ける伝 導形被冷方式のものや、全体を冷却被の中に浸渍 する直接浸渍形の冷却方式のものが検討ざれてい る。前者の方式には例えば特閒昭52-53547 号に 記載されているように、チツブと水の冷却流路を 含むハウジング間にピストンと称される熱伝導体 を用い、その熱伝導で冷却するものがある。周知 のようにこの様な冷却形態ではチツブの補修や交 換のためにモジュールは分解可能でなければなら ない。また熱伝導体はチツブ実装時に生じるチツ プ面の位置の変位や傾きに対しても追従できるよ うな柔軟な構造を持たなければならない。このた めに上記特許に記載された例では、チツブとピス トン間ならびにピストンとハウジングの間に空隙 を設けているが、この空隙には熱伝導率の小さい 気体が封入されているために大きな熱抵抗が生じ るという問題がある。さらに空隙内に存在する接 触面においては接触熱抵抗が生じ、これも大きな

然抵抗となる。この理由により上配従来例に示されている例では、チップから冷却水までの熱抵抗の減少には限界があつた。

また米国特許第3,649,738 号あるいは特別昭54 -44478 号にはベローズ等の可動壁を有する冷却 体の内部に冷却用液体が流れる流路を設け、これ により冷却された冷却体を直接チンプに接触させ て冷却する方式が示されている。この方式におい てもやはり、チンプと冷却体の接触面において大 きな熟抵抗が生じるため、チンプの発熱を冷却す る能力に限界があつた。

一方、上記の伝導形冷却方式に対して、例えば特開昭60-134451号に示されているようにフインを固着したチップを基板上に実装し、モジュール内を流れる液体の強制対流によつてチップを冷却する直接浸渍形の冷却方式がある。この方式によれば強制対流により効率の良い冷却が可能であるが、例えばその第3回に示されている様にチップを冷却用流体の流れ方向に一列に配置した場合には、流れ方向に冷却用流体の進度が上昇するため、

各々のチップ温度を均一に保つのが困難になるという問題がある。また冷却効率をさらに向上させるためにその第6図に示されている様にチップを 千鳥状に配列した場合には、実装密度が減少する とともに各チップを接続するための基板内配線長 が増大し、信号処理速度が遅くなるなどの問題点 がある。

体の運動量変化に伴う力が直接チンプに作用し、 したがってこれらの半田粒に荷度がかかり、半田 の強度の借頼性に問題が生じる。特に高い無益を 除去する場合には噴流の速度を増加させる必要が あるが、半田粒にかかる荷度は速度の二乗に比り するため、半田粒に対する強度上の問題はより一 層 深刻となる。このように、高い発熱量を持つ ナンプトの温度分布、また回路接続用半田粒の強度 の借頼性に関して大きな問題が生じる。

良く知られているように、モジュール内に実装された多数の回路の出力レベルを均一化し、回路間の温度差に基づくノイズを低減するためには、各チップの温度を一定範囲内に収めるる姿とが大きく相違することがあるのような場合にも各チップの発熱量に応じて冷却量を変化させる必要がある。ところが上記特問

昭60-134451号に示されている全体を設済する方 法では、モジュール全体を一括して冷却するため、 個々のチップ毎に流れによる冷却特性を変化させ ることは容易ではない。このことからチツプ低に 独立して冷却できる方式が望ましいことがわかる。 一方、上記米国特許第3.649.738 分ならびに特別 昭54~44478 身に開示された方法によれば、チツ プ飯に独立した冷却を行なうことが可能であるが、 各チップの発熱量に広じて冷却性値を離れするこ とは困難である。すなわち冷却的力を変化させる には、冷却体に流入する冷却用流体の流は、速度 あるいは温度を各チツブの頻熱性に応じて変える 必要があるが、このためにはモジュール内のチッ プの配置に対応して、流路の寸法や形状を細かく 変化させなければならず、盆産性の筋から好まし いものではない。またそのように工夫したとして も、接触熟抵抗などに含まれる熱抵抗のばらつき は通常大きいため、流路の適正化の効果は必ずし も有効に寄与しない。

チップを個別に冷却する方式として、被体喉流

て冷却する場合、流体力がワイヤ接続部等に作用すれば、ワイヤが切断したり、ワイヤとモジュール基板部との接合部で剪断応力が発生したり、あるいはワイヤの撮動に起因する繰返し応力により接合部が破断することがある。上記特開昭60~134451号ではこの対策として、チップ列を封止用飲体内に納め、モジュール基板上に流体が流れないように配慮した例を示している。しかるにこの例ではチップとモジュール基板間に段差を設けたり、封止を厳密に行わねばならないなど、より複雑な作業工程が必要となる。

[発明が解決しようとする課題]

本発明の目的は大戦力を消費する半導体纵積回路を複数個基板状に実装するマルチチップモジュールにおいて、各半導体集積回路チップあるいはチップを実装したチップキヤリアを効率良く冷却でき、かつモジュール内の各チップの温度を均一に保ち、また同一チップ内の温度を均一にしては らに接続用半田粒に作用する液体力を等しく任候するとともにモジュール基板上の補修用ワイヤに を用いた強制対流沸騰で冷却する方式がコンピューターズ イン メキヤニカル エンジニアリング 第6巻 第6号(1988年)(Computers In Mechanical Engineering, Springer-Verlag Vol. 6, Na 6, 1988)の第5図に示されている。この方式では高い熱流束を除去できるが、上述づたようなチンプの発熱量が異なり、従つてチンプにとに除去すべき熱量が異なる場合には、温度であるいは、1000年のためには、1000年の流量、流温、あるいは温度であるが、上記米国特許第3,649,738 号あるいは特別昭54-44479号について述べたのと国様の問題点が生じる。このように従来の方式では、チンプの発熱量が変化する場合にチンプ温度の均一化を図ることに対して十分な配慮はなされていなかつた。

マルチチンプモジュールでは、チンプを実装した後に回路の変更や補修のためにモジュール基板上に設けられた補修用パッド間を配線することがある。配線には補修用ワイヤを用い、ワイヤボンディングにより行われることが多い。液体を用い

作用する流体力を減少することのできる半導体冷却装置及びその製造方法を得ることにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明はさらに、冷却効率を向上させるために、 フイン等の伝熱促進板を用い、また上記伝熱促進 板の寸法や形状を変化させることにより冷却性能 をチップの発熱量の大小に応じて変化させ、モジュール内の各チップ温度の均一化を選成するものである。

また、本発明の製造方法の特徴は、個々のチツブ毎に直接的に被体を用いて強制対流冷却するための被供給手段と、各被供給手段に冷却用流体を分配するためのヘンダと、チップを浸漬冷却するためにモジュールを封止するためのキヤップとが一体となるように製作し、しかるのちその一体となったキャップをチップを搭載したモジュール 装板上に接合することにある。

(作用)

本発明においては液体を直接チンプあるいはチンプを実装したチンプキャリアに作用させ強制対流冷却するため、従来冷却効率を下げる要因となっていた接触熱抵抗などの熱抵抗を排除でき、効果の良い冷却が可能となる。さらに流体が実質的にチンプ裏面と平行に流れるため、衝突吸流に比べてチンプ裏面における熱伝達率がより均一化され、チンプ内温度がより均一となり、回路の信頼

面には多数のIOピン11があり、これによりモ、 ジュール基板をプリント基板に電気的、機械的に 接続する。モジユール共板3はモジュール針止用 キヤツブ8および側壁部封止板9により封止され、 内部に冷却用液体を充満させることができる。な お封止用キャップ8および餌壁部封止板9は半田 10などにより接合される。冷却用被体は入口5 よりモジュールに供給され、ヘツダー6により各 チップを個別冷却するためのノズル等の被供給手 段4に分配される。冷却用被体は各チツブを冷却 した後、出口了からモジユール外に排出される。 4 は本発明に係るチップを個別に、かつ直接的に 冷却するための被供給手段であり、チツブ裏面と 事項的に平行な方向に冷却用被体を噴出する。 液冷却手段の被噴出口は、チップを効率良く冷却 するためにチップとほぼ同一の幅を有することが 望ましい。

前述したように衝突噴流では噴流の衝突中心部 に高い熱伝達領域が形成される。 第2 図は衝突噴 流を用いた場合のチンプ製団上の熱伝递車の一例 また本発明においては個々のチップ毎に洗体を作用させるため、チップ単位での温度管理が可能 となり、モジユール内に配似されたチップの温度 を均一化することができ、半導体集積回路の信頼 性を向上させることができる。

(寒 施 例)

以下、本発明の実施例を図を用いて説明する。 第1図は本発明を用いた一実施例である。半導体 回路を形成したチップ1は、微小な半田粒2により サラミック等で作られたモジュール基板3上に 実装される。この半田粒2はチップ上の回路とモ ジュール基板3上の回路を電気的に接続するとと もに、チップをモジュール基板に固定するための 機械的強度も受け持つている。モジュール基板下

であり、チップ中央で高い熱伝達率が得られることがわかる。一方、チップ裏面と平行に流体を流す場合、 門流熱伝達であるならば、熱伝達率は概ねチップの端からの距離の平方根に反比例する。 第3回はそのような場合の熱伝達率の一例を図示したものであり、第2回と比べて熱伝達率はより向一であることがわかる。すなわち後者の方がチップ内の温度はより均一になり、チップの冷却にはより適切であることが示される。

なお冷却用被体は、チツブならびにモジュール 基板上の回路と直接に接するため、は気絶缺性を 有するものでなければならない。またモジュール を構成する材料に対して対脳食性を有し、さらに 化学的に安定なものでなければならない。このよ な冷却用液体としては、フレオン(デュポン社 の登録商標)等の有機冷媒が良く知られている。 被供給手段4から吹き出した冷却用液体はチンプ 1の上面を通過することにより、チツブからの発 熱を除去する。

第6 図は流体出口部流路 4 1 をチップ 裏面に対して傾けるとともに、噴出される流体がすべてチップ 裏面を通過するように被供給手段 4 を設隘した実施例である。噴流がチップ 裏面を通過するためには流体出口部流路の最もチップに近い面を含

チップ裏面において流れの速度勾配 d V / d z が大きいほど高い熱伝連率が得られ、冷却には有利となる。ここに z はチップ裏面に残痕な方向である。上記被供給手段により噴出した噴流の速度分布は下流に行くにしたがつて平坦化し、熱伝達率も低下する。この熱伝達率の低下を防ぐためには、第7回に示したように出口断面 4 0 を流路に対して傾斜して設置し、流路のチップから違い側

の壁41 a をチンプから近い側の壁41 b よりも 長くなるようにすれば良い。こうすることにより 噴洗の主流側境界4 4 の発達は遅くなり、 速度分 布の平坦化を遅らせることができる。 第 B 図は流 路4 1 がチンプに対して傾いた場合について、 同 様の手段を用いた実施例である。

第9回は被供給手段に関する一実施例であり、 流路断面 2 6 をほぼ長方形としたものである。これにより速度分布は流れの横方向 y にあまり依存 しなくなり、冷却には好都合となる。また同様の 効果を得るために断面 2 6 をほぼ長円形としても 良い。

第10図は流体出口断面40を示したものである。出口断面の高さをh、幅をwとすれば、断面のアスペクト比h/wの実際的な範囲は必要な流波, 流量ならびに被供給のための圧力損失から決定される。また高さhは流れの速度分布形状とも関連するため、この点からの検討も必要である。これらの語量、ならびに周囲流体の流動等を検討した結果、実用的なh/wの範囲を、0.1≤h

/w≤1.0とすればよいことが明らかとなった。

第11回は本発明を用いた他の実施例であり、 個々のチップ毎にそのチップを冷却した冷却用被 体を排出する出口21を設置したものである。こ れにより、各チツブを冷却することにより温度が 上昇した冷却用流体の大部分はただちに排出口 21より排出され、他の被供給手段から供給され る冷却用流体の温度に影響を与えることがなくな り、冷却用液体温度を均一に保つことができる。 この実施例はチップの発熱量が時間的に著しく変 化するような場合のチップ温度の均一化に非常に 有効である。すなわち発熱量が時間的に難しく変 化するチップを冷却した後の被体温度は時間的に 変動しており、これが他のチップを冷却する流体 と混合すれば結果として冷却用流体の温度変化が 生じ、冷却性能が変動するためである。さらによ リー層温度管理を厳密にする必要のある場合には、 被供給手段4の材料、ならびに被排出用流路22 の流路壁23の材料として熱伝導の悪いものを用 いれば良い。あるいは流路6もしくは被排出用流

路22もしくは被供給手段4の表面に小さな熟伝 連串を有する材料の層を付加したり、流路壁23 の内部に小さな熱伝導串を有する材料の層を揮入 してもよい。このような層としては、たとえば高 分子膜をコーテイングしたり表面に金以酸化膜を 形成すれば良い。こうすることにより、流路6な らびに被供給手段4内を通過する冷却前の冷却用 流体が、流路22を通過する冷却後の起度上昇し た流体により加熱され、温度が上昇するのを防ぐ ことができる。

第12回は第11回と同様に液排出用流路222を設けた他の実施例である。ここでは被供給手段4の斯面形状をほぼ長方形とし、液排出用流路22を流れる流体の方向25を断面26の段輪方向とし、流路22内の圧力損失を低減したものである。なお第3図のA-B-C-D-E部は液供給手段出口部の探子をわかりやすく扱わすために、流路建23の一部を削除した部分である。

第13回は本発明に係る実施例であり、チップ 英価に冷却用のフィンを取付けたものである。フ

第16 図は本発明の他の実施例であり、チップ 裏面に冷却板を流れに直角方向に設置した例である。流れは冷却板に衝突し、刺離および再付着することにより、乱流化する。周知のように流れが 乱流になることにより熱伝速は大幅に向上するた

め、チップの冷却には好適である。第17回はさらに冷却板31に開孔部32を設けたものである。冷却板に衝突する流れの一部は冷却板を乗り越た、また一部はこの開孔を通過して下流側のなかわちこの構造においては流れが乱流化すると共に、といて、といいではなが得られ、チップを知いては好がある。などして流れの不安定化を図っても良い。

このようにチップにフィンまたは冷却板等を設 図する場合、フィンまたは冷却板等の寸法、形状 あるいは枚数を変化させることにより、チップに 対して種々の熱伝遂特性を与えることができる。 すなわちチップの発熱量が関ーでなく、チップご とに除去すべき熱量が異なる場合にも上述した方 法により、各チップに冷却板の熱伝達特性を適正 化することによって、チップ回路部の進度を均一 にすることができる。これは一つのモジュール内 に発熱量の異なるチップを混在させて搭載させる ような場合に非常に有効な方法であることは明ら かである。

以上の例では主としてチップを強制対流により 冷却する場合について述べたが、適当な沸点を有 する冷却用流体を選定することにより強制対流冷 却と同時にチップ設値で沸騰が生じるようにもす ることができる。沸騰による伝熱性能を向上させ るために、例えば特別昭60-229353号に示されて いるように微小な孔を多数設けた多孔スタッドを チップの裏面に設置する方法が知られている。し たがつて第13回あるいは第16回に示したフィ ンや冷却板等の代わりに、この多孔スタッドが設 置しても良い。

第18回はモジュール基板3上に補修用ワイヤ 51が接続されている場合に、液体力が直接この 補修用ワイヤに作用するのを防止するため、遮蔽 板50を設置した本発明の実施例である。遮蔽板 50には開孔52を設けチップ1がはまるように なつている。遮蔽板50は放供給手段4と一体化 させても良いし、モジュール券板 3 上に直接に半 田等で取付けても良い。

モジュールの製作に当たつては、ヘツダとなる 流路 6、ならびにもし必要ならば排出用流路 2 2 に被供給手段 4 を取り付け、全体をモジュールキャップとして作成しチップを搭載したモジュール 基板上に接合すれば良い。接合に当たつては、たとえばモジュール側面を封止するための側壁部封止板を用い、キャップ、側壁部封止板、モジュール基板を半田で固着すれば良い。

なお大型コンピュータにおいては、集積回路を 形成したチップは第19回に示すように、チップ 単体で、あるいは第20回、第21回に示すよう にチップキャリア上に搭載された状態でモジュー ル基板上に実装されることが多い。良く知られて いるように、チップキャリアはチップ上の集積回 路からの配線を相互に接続したり、拡大したりす るものである。チップキャリアの構造としては、 第20回に示すようにチップを舞出させたものや、 第21回に示すようにチップ部をキャップで封止 した構造のものがある。以上述べた実施例ではチップをそのままモジュール基板上に実装した場合について説明したが、チップの代りに第20図、第21図に示したような構造を持つチップキャリアを実装したモジュールに適用してでも、同様の効果が得られる。

〔発明の効果〕

本発明によれば高い発熱量を持つチップ内と変を効めてきる。これに加えてチップ内と変を力の温度を対してできる。また接続用半田粒にモジュールが振る。からにモジュールができる。な発明によれても強いったができる。本発明によれてきる時間により、半田粒およびワイヤの強をららめている。などのチップを合いてきる。などのチップを合いていた搭載されたた一つのチップをかが他のできる。などのチップをかがしたがある。などによるに対しても対している。などによるに対しても対している。などは、チャップによるに対しては、チャップにないとないとない。

このように高度の温度管理を行えるため、モジュールに搭載した多数の半導体築積回路の信頼性を向上させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置の一実施例の断面図、第2 図は衝突環流による熱伝遠率分布の一例を示す線 図、第3図は本発明を用いた場合の熱伝達率分布 の一例を示す線図、第4回は本発明の一実施例に 係る被供給手段の所面図。 撰 5 図は被供給手段を 不適切に設度した場合の例を示す断面図、第6図。 第7回及び第8回はそれぞれ被供給手段の他の実 施例を示す断面図、第9回は被供給手段の他の実 施例を示す斜視図、第10回は流体出口形状の一 例を示す断面図、第11回は本発明装置の別の実 施例の斯面図、第12回は本発明更に別の実施例 を示すチップ冷却部の拡大図、第13回, 第14 図および第15回はそれぞれフィンの形状を変え た場合の実施例を示す斜視図、第16図はチップ に冷却板を設置した例を示す斜視図、また第17 図は冷却板の形状を変えた場合の例を示す斜視図. 第18回はモジュール基板上の補修用ワイヤを保護するための流れの遮蔽板を用いた場合の一実施例を示す斜視回、第19回、第20回および第21回はそれぞれモジュールに搭載するチップの形態を示した回である。

1 … 半導体集積回路チップ、2 … 半田粒、3 … モジュール基板、4 … 被供給手段、5 … 冷却用流体モジュール側入口、6 … ヘッダー、7 … 冷却用流体体モジュール側出口、8 … モジュール封止用キヤップ、9 … モジュール個壁部封止板、10 … 封止用半田、11 … I Oピン、21 … 冷却用流体排出口、22 … 冷却用液体排出用流路、23 … 流路壁、30 … フィン、31 … 乱流促進冷却板、32 … 開孔、40 … 液噴出口、41 … 流体出口部流路壁、42 … チツブ裏面、50 … 液体逃蔽板、51 … 補條用ワイヤ、

60…チップキヤリア、61…チップキヤリア封

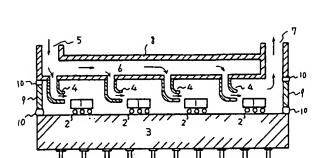
止用キヤツブ、62…チツブキヤリア封止用半田、

代理人 弁理士 小川勝男

63… 半田粒.

特開平2-82561(9)

第 2 図



第 1 図

- 1···· 羊尊終集績収路4y7*
- 2…平日本

